⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-18441

@Int,CI,*

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)1月23日

B 01 J 19/12

G-6639-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

公発明の名称 有機非晶質膜作製方法

②特 顋 昭62-172970

会出 願 昭62(1987)7月13日

母 明 者 吉 田 卓 史 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 話株式会社茨城電気通信研究所内

母発 明 者 森 中 彰 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

⑫発 明 者 舩 越 宣 博 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

和出願人 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

分代 理 人 弁理士 中 本 宏 外2名

ns 20 4

1.発明の名称

有极非晶質膜作裂方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 真空蒸電法による薄膜形成法において、有 扱物に先を限射しながら蒸磨し非晶質膜を符 ることを特徴とする有機非晶質膜作数方法。
- 5. 該光照射を、蒸磨中の基板に照射し、堆積 しつつある有機存膜に照射することにより行 う特許請求範囲第1項記載の有機非晶質膜作 製方法。
- 4. 該光照射を、蒸煙中の基板を通した光で、 球板した有機弾膜と気相状態の有機物の両方 に照射しながら行う特許請求範囲第1項配収 の有機非晶質膜作数方法。
- 5. 該元照射を、蒸暦中の加熱ポート上の有機

物に光を照射することにより行う特許請求範囲第1項配数の有機非品質膜作製方法。

- 7. 該有機物として、光照射により構造変化を 行う有機物である、スピロピラン類、ステル ペン類、アゾベンセン類又はフルギド類を用 いる特許請求範囲第1項記載の有限非晶質膜 作製方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光を照射するとその光を吸収して色、分子構造、結晶構造、電子状態、結合状態、 極性等が変化する有限物を用い、その真空蒸溜 膜がガラス状の非晶質薄膜と成るように、 数法に関する。

〔従来の技術〕

有機物の薄膜作製方法としては、メベッタ法、 真空蒸滑法、メビンコート法、デイフビング法、 ランクミユア・プロジェット(Lagmuir-Blodgott)(LB)法等がある。

このうち、其空蒸溜法は溶媒や分散剤等を使用せず、乾式(ドライ)プロセスで薄膜を作製できるため、膜厚を簡単に動物でき、しかも多層薄膜や数種類の有機物を任意の割合で配合した混合薄膜を作製することができる。

また、蒸煮の際に昇華精製プロセスが必然的 に加わるために、不純物を含まない純粋な物質 から成る薄膜を待ることができる。

しかしながら、放圧下における排点や昇華品 便付近まで加熱しなければならないため、有機 物によつては無分解してしまうものがあつた。 また、有機物の複類によつては其空蒸磨法によ り作製した神殿が、 微結晶を含んだり多結晶質 膜となり不透明な有機薄膜しか待られない物も 多数存在する。更に、 其空中ではガラス状の非 品質薄膜であつても、空気中にさらすと結晶化

作製方法に関する発明であつて、真空蒸滑法に よる存版形成法にかいて、有扱物に先を照射し ながら真空蒸燈を行うことを特徴とする。

本発明は、光を照射するとその光を吸収して色、分子構造、結晶構造、電子状態、結合状態、 低性等が変化する有機物に、光を照射しながら 英型蒸磨を行い、ガラス状の非晶質薄膜を得る ととを最も主要な特徴とする。

従来の真空蒸療法では、結晶化によりほとんどの有機物が自物化していた。しかし、本発明を用いれば、該有機物が吸収する先を照射することにより、有機物の色、分子構造、結晶構造、域子状態、結合状態、磁性等が変化するため、結晶構造を変化させ、従来の技術では待られなかつた有機非晶質度を得ることができる。

しかも、非品質得度となることにより、酸化合物の結晶構造に比べて、非品質存度内では、 酸化合物分子の回りに自由な空間(free volume)が存在するようになる。

そのため、スピロピラン鉱のフォトクロミズ

が発生、進行し、白肉化・不透明化する有機物があつた。

大照射により分子構造を変化させてフォトクロミズムを示す有機物、例をは、スピロピラン類及びフルギド類(ピス・メチレン・コヘク酸無水物の総称)、シス・トランス異性変化を示す代表的な有极化合物、例えば、アゾベンセン類及びステルベン類は、その蒸漕膜のほとんどが数酷晶性の不透明な薄膜となつてしまい、上記に示したような、いかなる薄膜作製することは困難であった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は、有锒物の真型蒸布法による有機移 膜作製法において、従来技術では結晶化や似化 分解のためにガラス状の非晶質琢膜を得られない有徴物でもガラス状の非晶質輝展を作扱する ことが可能な異空蒸溜法を提供することにある。 〔問題点を解決するための手段〕

本発明を概説すれば、本発明は有機非晶質膜

ムに伴り分子構造変化が容易にでき、フォトクロミズムの効率が、結晶性の薄膜に対し、飛脚的に増大する。また、光照射により分子構造変化、シス・トランス異性変化を示す代表的な化合物ステルベン類及びアゾベンゼン類の位子収率は、結晶性の薄膜に対し、非晶質薄膜内では飛躍的に増大する。

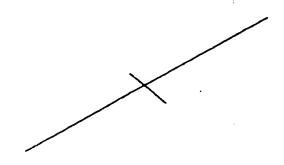
有機物に対する光照射は其空蒸君袋置中のいかなる状態の有機物に対して行つてもよい。例えば、気相状態となつている有機物、蒸畑中の初熱が一ト上にある有機物、蒸畑中の遊板上にあり薄膜を形成している有機物に対して行っていまた。また、その光照射してもよい。近に、社会の光照射してもよい。近に次流の有限物による作姿法で、同時に数値類の有限物を蒸潤させる場合には、少なくとも1種類の有

扱物に光を照射しながら蒸煙を行うのがよい。

本発明方法で使用する光とは可視光に限らたいが、高エネルギーであると有機物が分解する 恐れがあるので、一般に無外光領域から赤外光 領域に入る光源を用いるのが望ましい。

本発明において用いる、光照射によつて色、 分子構造、結晶構造、電子状態、結合状態、極 性等が変化する化合物としては、スピロピラン 類、フルギド類、スチルペン類及びアゾベンゼ ン類を挙げることができる。

スピロピラン類の例としては下記数1 に示す 名称、基本構造式を持つ化合物を挙げることが できる。



扱 1 (続き)

化合物名	基本排选式
スピロインドリノフエナン トロピラン	R ₄ R ₃ R ₃
	R ₄ R ₂ R ₃ R ₄
スピロインドリノアントラ ・ピラン	Re Re Re
スピロ[2H-1-ペング ピラン-2.2'-ペングテア ゾリン]	R ₄
スピロ(2H-1-ベンソ ピラン-2,2'-ベンソオキ サンリン)	R. R.
スピロ(ベングテアグリン - 23'- (3월)-ナフト (21 - b)ピラン)	R. S.

投 1

化合物名	选本标选式
スピロ(2H-1ーマンピ ラン-2,2~インドリン)	Re Re Re
スピロインドリノ ナフ トピラ ン	R _q R _q
	R _a R _a R _a
	R ₄ R ₅ R ₅
スピローシンノインドリノーシ ソビラン	Re Re Re
,	Re Re Re

丧 1 (統計)

化合物名	基 本 構 造 式
スピロ(2H-1-ペング ピラン-22-ナフト(2, 3-d)オキサゾリン)	
スピロ(2H-1-ペンゾ ビラン-22'-ナフト(2, 1-d)オキサブリン)	
スピロ(インドリン・2.2' - ピラノ(5.2 - H) キノ リン)	R ₄ R ₂ R ₃ R ₄
スピロ(インドリン- 2,3' - (3月)-ナフト(2,1 - b)-1,4- オキサン ン)	Ra R
スピロ(インドリン - 2.2' - (2月) - ピラノ(3.4 - b) ピリジン)	R ₄ R ₅ R ₅ R ₈
スピロ(インドリン-22' -(2H)-ピラノ(3.2 - b)ピリジン)	R ₄ R ₅ R ₆

表 1 (疾き)

化合物名	- 35 本 構 造 式
スピロ(インドリン- 2.2' - [2H]-ピラノ(3.2 - c)キノリン)	Re Re Re
スピロ(2H-1,4-ペン ゾキサジン-2,2'-インド リン)	R ₄ R ₈ R ₈ R ₈
スピロ(2H-1-ペンソ ピラン-2,2~(2H)キ ノリン]	Re Re
スピロ(5H-ナフト(2, 1-b]ピラン-3,2'- (2H]キノリン]	R4 - NO
スピロ(2H-1-ペンゾ ピラン-2,2'-[2H]ピ リジン)	R ₀
スピロ(3H-ナフト(2, 1-b)ピラン-3,2'- [2H]ピリジン]	R ₁

トロ基、水酸基、ヘロダン、アミノ基、モノ若 しくはツ- 健換アミノ基を示す)

フルギド鉄としては下記に示す基本構造式を 持つ化合物を挙げることができる。

(式中 Rio ~ Rio は同一又は異なり、水条又は健 換器を示すが、少なくとも 1 個は芳香族環を有 する基である)

(突 施 例)

以下、本発明を実施例により更に具体的に設 明するが、本発明はこれら実施例に設定されない。

舆施例1

第1図は、実施例1で使用する有機非晶質膜作製袋屋の断面試略図である。第1辺において符号11はペルジャー、12は基板、15は紫

前配各式においてR、R。は阿一又は異なり水 案又は低級アルキル基、Re及びReは同一又は異 なり、水溝、低級アルキル基、低級アルコキシ 基、ニトロ基、水線基、ヘログンを示す。

また、ステルベン類及びアゾベンゼン類としては下記に示す、基本構造式を持つ有限化合物 を挙げることができる。

(上配各式において、 Rs∼Reは同一又は異なり、 水果、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ニ

外光、14は超高圧水銀灯、15はスリット、16は紅料、17は加熱ボート、18は加熱温度制御装置、19は石英製窓、20は色ガラスフイルターを意味する。有機物は紫外光照射により分子構造の変化する1:3:3-トリメテルー6-ニトロスピロ[2H-1-ペンゾピランー22-インドリン](略号:NBPS)を用いた。その構造変化を下記式で示す。

スピロピラン形

メロシアニン形

第1図中18の加熱風度制御疫性によって期1図中17の加熱ボートを170でにし、英空 度は1×10⁻⁴ Torr、紫外光源としては500 Wの超高圧水銀灯の560 nm の輝線を用いて、 蒸海中の気相状態である NBPS に紫外光照射し ながら英空蒸滑を行つた。 NBPS は削配式に示 すように、無外光を照射すると分子構造を変化させスピロピラン形からメロシアニン形となる。
この NBPS を通常の真空蒸矯法により蒸溜する
と結晶化によつて不選明な輝度しか得られなか
つた。しかしながら、本発明法によるの
構成のように、紫外光を照射しながらがあるするとNBPS 分子の構造がスピロピラン形からメロシアニン形となり、しかも、対イオン形となるため、その結果、ガラス状の有機非晶質薄膜を初めて得ることができた。

第2図に通常の真空蒸煮法により作製したNBPS 薄膜と本発明により待られたNBPS 薄膜のそれぞれの装面の凹凸を接触型、装面粗さ砌定器によつて調べた結果をスペクトル図として示す。第2-1図は従来の方法で得たNBPS 薄膜の表面である。明らかに本発明による方法で作製したNBPS 薄膜の方が結晶化していないために表面の凹凸がなく、滑らかでも

NBPS 蒋膜と本発明により待られた NBPS 薄膜 のそれぞれの歩外吸収(IR)スペクトルを放数 (ˈcm-1、投軸)と相対強度(凝軸)との関係の グラフとして示す。第 4 - 1 図は従来の方法で 待た NBP8 薄膜のIR スペクトル、第4 - 2 図 は本築明による方法で待たNBP8 薄膜のIRス ペクトルである。 第4-1図ではスピロピラン 形に基づく吸収、690g~1、(面外風曲、シ ス - CH = CH -) 、820 cm - 1 (CH 面外変角、ト り趾換アルケン、> C = CE-)、1 2 8 D cm⁻¹ (C-O-C 非対称伸縮、環式エーテル)、1340 . cm⁻¹ (> N - CH₂)、1 6 5 0 cm⁻¹ (C平C 仲稲、シ ス-CH=CH-) が思められる。これに対し、年 4 - 2 図のIRスペクトルでは、メロシアニン 形に 益 づく 吸 収 、 1 6 9 0 cm -! (C=C 伸 枢 、) ランス- CH = CH -)が出現し、スピロピラン形 **化払づく上記の吸収が消放している。とのとと** から、本発明による方法で作扱した NBP8 存以 は、従来の方法では役られなかつたメロシアニ ン形のまま菇板上に堆板していることが分かつ

ることが分かる。また第3四に従来の方法(改 級a)と、本発明による方法(実譲り)とで得 たNBP8 薄膜の吸収スペクトル図〔機軸は放長 (nm)、凝軸は吸光度を示す〕を示す。 基板は どちらも透明な石英基板を用いた。従来の方法 て得た NBP8 薄膜は結晶化により白濁し不透明 なため顔定放長全域にわたつて、光の散乱によ る吸光度の増加が観察された。それに対し、本 発明による方法で待られた NBP8 薄膜はメロシ アニン形による吸収以外の領域では全く吸収が なく、完全に透明であつた。また、メロシアニ ン形による吸収も加熱又は可視光照射により、 NBP8 を可視光領域では無色であるスピロピラ ン形に戻すことで減少し第3個、実級cに示す 機に無色透明なガラス状 NBP8 蒸溜脂を初めて 得ることができた。この膜に再び紫外光を照射 すると発色し、非晶質のまま可逆なフォトクロ ミズムを示す NBPS 非晶質薄膜を初めて得ると とができた。

第4図に通常の真空蒸煮法により作製した

た。NBPS のメロシアニン形は分子内双性(Zwitter) イオンであるため、蒸漪時の分子間相互作用がスピロピラン形とは異なり、主に極性が増加する効果により、結晶化しないで有機非晶質薄膜を得られたことがIRスペクトルからも分かつた。

突施例 2

第5図は実施例2で使用するの報告質容は 蒸着袋屋の断面級略図である。第5図において 行身51は500 Wの超高圧水銀灯、52は光 反射3ラー、53は545 nm の宏外光を破り するがカラス製ペンヤー、54は加熱などを は放射、56は加熱が一ト、57は加熱などの であるがあるが、59は石英雄をしたの がかられば、59は石英雄を上になり であるがあるでは、59は石英雄を上になける であるがあるでは、500 であるがあるでは、500 であるがあるでは、500 であるが、500 であ 第6図は実施例5で使用する有機非晶質薄膜 **蒸煙装置の断面、紙略図である。第6図化おいて** 符号61は500型の超高圧水銀灯、62は光 反射ミラー、63は365 nm の紫外光を透過 するガラス製ペルジャー、6 4 はシリコン(S1) 基根、 6 5 は飲料、 6 6 は加熱ポート、 6 7 は 加熱温度制御袋健、68は光線、69は色ガラ スフイルターを意味する。この場合には基板に 不透明な Bi 基板を用いているため、基板側が ら元を照射し、81 高板上ド堆積しつつある薄膜 に紫外光を風射した。蒸煮試料は実施例1と同 裸にNBPB を用い、諸条件も実施例1 と同じに した。との様に不透明な基板を用いて蒸着する 側から基板に光を照射しても、実施例1で得ら れたNBPSの透明をガラス状非晶質薄膜を待る ことができ、その性質も実施例1と同じであつ

物飲料は先限射によりシス・トランス異性変化をする化合物、4-ニトロールージメデルアミノステルベン(略記:NDASB)である。その構造変化を下記式で示す。

第1図中18の加熱型度制御袋質によつて第1図中17の加熱ボートを80でにし、真空度は1×10⁻⁴ Torr、紫外光源としては500 Wの超高圧水銀灯の560 nm の焊線を用いて、蒸滑中の気相状態であるNDA8Bに紫外光照射しながら真空蒸溜を行つた。NDA8Bは前記式に示すように、紫外光を照射するとシス・トランス異性により、分子構造を変化させる。とのNDA8Bは通常の真空蒸溜法によつて蒸溜すると、結晶化により不透明な確認しか得られなかつた。

to.

突施例 4

第7図は突施例4で使用する有極非品質源度 蒸滑袋筐の断面焼烙図である。第1図にかいて 符号71は500 Wの超高圧水銀灯、73は 3 6 5 nm の銀外光を透過するガラス製ベルジ ヤー、74は基根、75は試料、76は加熱水 一 ト、 7 7 は 加 熱 旗 庭 制 御 装 世 、 7 8 は 光 線 、 19は色ガラスフィルメーを意味する。試料は 実施例1 と同様に NBPS を用いた。 NBPS 仕窓 滑する原に、加熱水ート上で固体から一旦溶液 し液体状態になつてから蒸発する。 本実施 例 4 においてはこの加熱ポート上の液体状態にある NBPS に常外光を照射し、実施例1と同じ条件 で真空蒸着を行つた。とのように加熱ポートト の妖科に選奨光照射しても、実施例1で待られ たNBP8 の透明なガラス状非晶質薄膜を得るこ とができ、その性質も実施例1と同じであつた。

災施 例 5

第1図に示した装置を使用した。用いた有根

しかしながら、本発明法による第1図の構成の ように、紫外光を照射しながら蒸着をすると NDA8B 分子の構造がシス体からトランス体へと 変化し、その結晶構造も変化させるため、NDASB のガラス状有根非晶質薄膜を得ることができた。 郭8図は、従来の方法(破線 ■)と、本発明 による方法(実験 b)とで得たNDASB類似の吸 収スペクトル図(横軸は波長(nm)、縦軸は光 字密度(Optical Density.OD)を示す] を示 す。蓮板はどちらも透明な石英基板を用いた。 従来の方法で得たNDA8B膜は結晶化により白焰 し不透明なため、御足放長全域にわたつて、光 の散乱による光学密度(OD)の増加が観察され た。それに対し、本発明による方法で待られた NDASB 薄膜はシス体による吸収以外の領域では 全く吸収がなく、完全に透明であつた。また、 シス体による吸収も加熱又は可視光照射により、 NDA8Bをトランス体に戻すことで減少し、第8 図、実線c に示すようにガラス状NDA8B 蒸滑泵 を初めて得るととができた。この段に再び栄外

尤を照射すると発色し、非晶質のまま可逆なシスプトランス異性変化を示すNDASB非晶質薄膜を初めて得ることができた。

宴施例6

第5図に示した妥成を使用した。蒸着飲料は 実施例5と同様にNDASBを用い、諸条件も実施 例5と同じにした。このように遊明な基板に直 扱、光を照射しても契施例5で得られたNDASB の透明をガラス状非晶質輝度を得ることができ た。

実施例7

類6 凶化示した接徴を使用した。蒸潜試料は 実施例5 と同様にNDASBを用い、精条件も実施 例5 と问じにした。このように不透明を基板を 用いて蒸滑する側から基板に光を照射しても、 実施例5 で得られたNDASBの透明なカラス状非 品質複膜を得ることができた。

突施例8

第7 図に示した装置を使用した。飲料は実施 例 5 と同様にNDASBを用いた。NDASB は蒸煮す

しかしながら、本発明法による第1図の初成のように、架外元を照射しながら蒸煮をするとアゾベンゼン分子の初遠がシス体からトランス体へと変化し、その結晶構造も変化させるため、アゾベンゼンのガラス状有機非晶質存損を得るととができた。

第9回は、従来の方法(破線。)と、本発別による方法(契線))とで視たアソベンセン存 版の吸収スペタトル図〔横舶は放発(nm)、縦 触は光学密度(Optical Deneity, OD)を示す〕 る際に、加熱ボート上で固体から一旦溶験し収体状態になってから蒸発する。本契施例 8 にかいてはこの加熱ボート上の液体状態にあるNDASB に常外光を照射し、実施例 5 と同じ条件で真空蒸着を行った。このように加熱ボート上の試料に直接光照射しても、実施例 5 で得られたNDASBの透明なガラス状非品質薄膜を得ることができた。

突筋例9

第1 図に示した装置を使用した。用いた有機 物試料は光照射によりシス・トランス異性変化 をする代表的な化合物アソベンセンである。そ の構造変化を下記式で示す。

第1 図中1 8 の加熱温度制御装置によつて第

を示す。 基板はどちらも透明な石英基板を用いた。

従来の方法で得たアゾベンゼン弾膜は結晶化により白樹し不透明なため、測定被長全域にわたつて、光の散乱による光学密度(OD)の増加が観察された。

それに対し、本発明による方法で待られたア グペンゼン薄膜はシス体による吸収の力ではまる吸収がなく、発全に透明であつた。また、シス体による吸収可視光度からまた、シス体によりをしたがではから、第9回、変をではないではないではないではないではないではない。 質のまま可逆なシスぱんであると発色してかた。 質のまま可逆なシスぱんであると発色してかったのはに可逆なシスぱんのであると発色してからない。 質のままではないると発色してかった。

奥施例10

第5 図に示した装置を使用した。 蒸煮試料は 実施例9 と同様にアゾペンゼンを用い、話条件 も契施例?と何じにした。このように透明な菇板に直接、光を照射しても突施例?で得られたアンペンセンの透明をガラス状非晶質存取を得ることができた。

奖施例11

妥施例12

部7 図に示した装置を使用した。 試料は実施的9 と同様にアゾベンゼンを用いた。アゾベンゼンは蒸溜する段に、 加熱ボート上で固体から一旦裕敝し液体状態になつてから蒸発する。 本実施例1 2 にかいてはこの加熱ボート上の液体状態にあるアゾベンゼンに紫外光を照射し、 実施例9 と同じ条件で真空蒸潛を行つた。このように加熱ボートの試料に直接光照射しても、 実

ギドは前記式に示すように、無外光を照射すると分子構造を変化させる。とのフリルフルギドを通常の真空蒸着法により蒸着すると結晶化によって不透明な存族による第1回の構成のように、架外光を照射しながら蒸落をするとフリルスルギド分子の構造が変化し、そのカラス状でではさせるため、フリルフルギドのカラス状で

第10図は、従来の方法(破級 a)と、本発明による方法(実験 b)とで得たフリルフルギド神経の吸収スペクトル図(複軸は皮長(nm)、機軸は光学密度(Optical Deneity, O D)を示す〕を示す。基板はどちらも透明な石英基板を用いた。従来の方法で得たフリルフルギド薄膜は結晶化により白濁し不透明たため、測定破長金坂にわたつて、先の数別による光学密度(OD)の沼加が設察された。

それに対し、本発明による方法で努られたフリルフルギド海浪は(2)体による吸収以外の領

施例 9 で得られたアゾペンセンの透明なガラス 状非晶質薄膜を得ることができた。

吳施例13

第 1 図に示した装置を使用した。有機物は架外光限射により分子構造の変化する(B) - α - 2.5 - ジメチル - 3 - フリルエテリデン(7.7 - ジメテルメテレン) コヘク酸無水物(略称: フリルフルギド) を用いた。その構造変化を下記式で示す。

第1 図中1 8 の加熱風度制御袋はによつて第1 図中1 7 の加熱ポートを200 でにし、真空度は1×10⁻⁴ Torr、紫外光線としては500 Wの超高圧水銀灯の360 mm の単線を用いて、蒸剤中の気相状態であるフリルフルギドに紫外光照射しながら真空蒸剤を行つた。フリルフル

域では全く吸収がなく、完全に透明であつた。 主た、 (2) 体による吸収も加熱又は可視光照射 により、フリルフルギドを (B) 体に戻すことで 減少し、第10回、実級 c に示すようにガラス 伏フリルフルギド蒸潜膜を初めて待ることがで きた。この腹に再び紫外光を照射すると発色し、 非晶質のまま可逆な (B) ← (2) 変化を示すフリ ルフルギド非晶質薄膜を初めて待ることができ

突施例14

第5回に示した接近を使用した。 蒸剤飲料は 実施例 1 3 と同様にフリルフルギドを用い、 路 条件も実施例 1 3 と同じにした。 このように 送 明な基板に直接、 光を照射しても実施例 1 3 で 得られたフリルフルギドの透明なガラス状非晶 質薄膜を得ることができた。

突施例15

第6回に示した接近を使用した。蒸層試料は 実施例1 5 と同様にフリルフルギドを用い、舒 条件も実施例15と同じにした。このように不透 明な基板を用いて蒸滑する側から落板に光を照射しても、実施例 1 3 で符られたフリルフルギドの透明なガラス状非晶質輝度を符ることができた。

奥施例16

胡り凶に示した接近を使用した。 飲料は実施例13と问様にフリルフルギドを用いた。フリルフルギドは無看する版に、 加熱ボート上で固体から一旦溶験し液体状態に なつてから 蒸発する。 平奥施例16にかいては この加熱 ボート上の 放外 比を照別し、 実施例13と同じ条件で 実空 蒸溜を行った。 このように 加熱ボート上の 飲料に 直接光照射しても、 実施例13で ものれたフリルフルギドの 透明なカラス状 非晶質 海 膜を 得る ことができた。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の有機非晶質膜 作製方法を用いることにより、従来の薄膜作製 方法では、非晶質の薄膜を得ることが困難であ

いることができ、高分子分散媒体等を用いる必要がなく、非晶質の単独の薄膜なので、高 S N 比を得ることができる。

4 図面の簡単な説明

第1回、第5回、第6回及び第7回は本発明で使用する有機非晶質薄膜作製装置の1例の断面機器の数と-1回は従来の方法によるNBPS 再登級の類との数とは、NBPS 非晶質の数のでは、NBPS 非晶質の数のでは、NBPS 真空感動による、NBPS 非晶質の数のでは、NBPS 真空感動になった、NBPS 真空感動になった。NBPS 非晶質のかりによる、NBPS 非晶質のかりによる、NBPS 非晶質のかりによる、NBPS 非晶質のがないない。 グ第10回は本発明の真空感動膜の1例の吸収スペクトル回てある。

1 1 : ベルジャー、 1 2、 6 4 : 結板、 1 3 : 架外光線、 1 4、 5 1、 6 1、 7 1 : 5 0 0 〒超高圧水銀灯、 1 5 : スリット、 1 6、 5 5、 つた化合物も、ガラス状の透明を非晶質度を、 形成させることができるようになつた。 したが つて、従来、真空蒸溜が不可能であつた化合物 も蒸溜が可能となり、 現在、健式でしか薄膜が 得られなかつた有機物も乾式で薄膜化が可能と なる。 本方法を用いることにより、 レジスト材 料等の乾式薄膜化に大きな効果を期待できる。

また、光照射により、有扱物が励起状態のままで薄膜化されるため、従来の方法で作製した薄膜では実現し得なかつた機能、例えば、有機物太陽性他の作製等が可能となる。

更にまた、実施例で示したように、従来の方法では結晶化し白海化してしまい、不透明を延度となるNBP6 膜及びフリルフルギド膜、 更にNDA6B 膜及びアンペンセン膜は、 本免明によれば、 非晶質になり、 しかも 透明 な非晶質のまま、 気外光、 可視光 (又は 加熱) により 可逆な変化 すなわち色の 潜色、 いわゆるフォトクロミズム又は シス・トランス 異性変化を 効率よく 示すので、 掛換を型の光ディスク媒体として用

65、75: 試料、17、56、66、76: 加熱ポート、18、57、67、77: 加熱温 理制御装置、19: 石英窓、52、62: 光反 射ミラー、53、63、73: ガラス製ペルジャー、54、74: 石英基板、58、68、78 : 光線、20、59、69、79:色ガラスフ

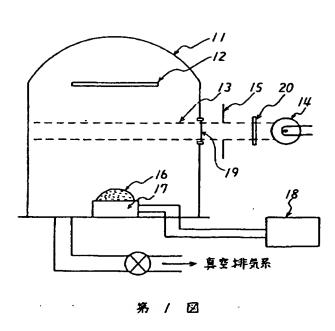
特許出頭人 日本忧怊镃話株式会社

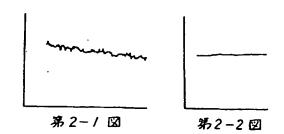
大 理 人 中 本 宏

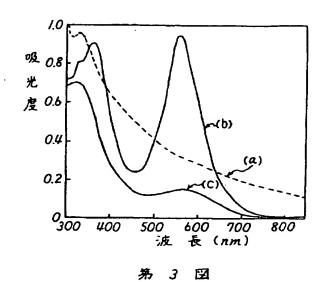
同 井上 昭

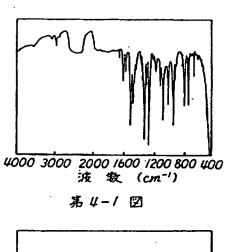
同 吉 敬 桂

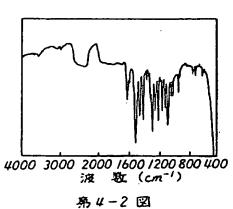
特開昭64-18441 (10)

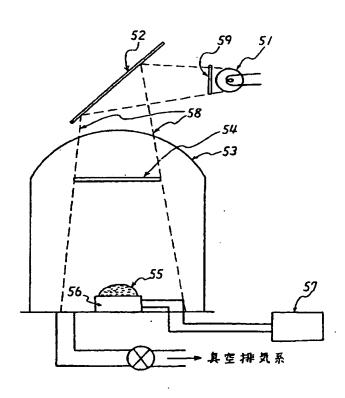




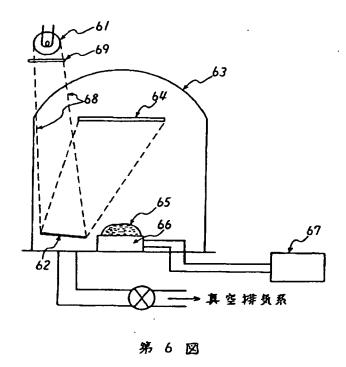


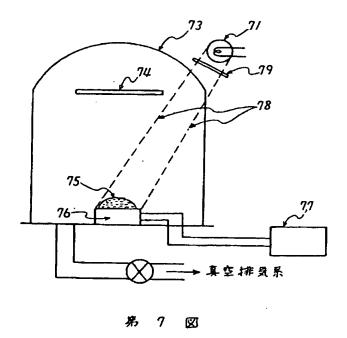


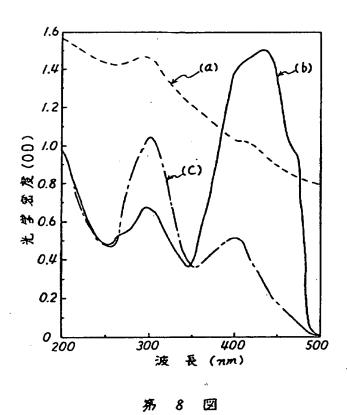


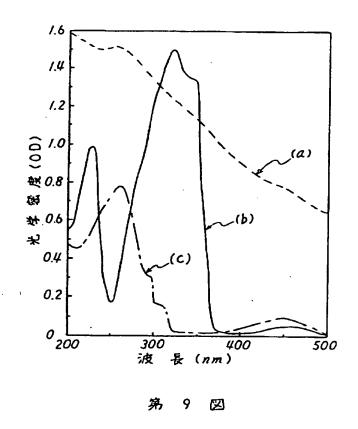


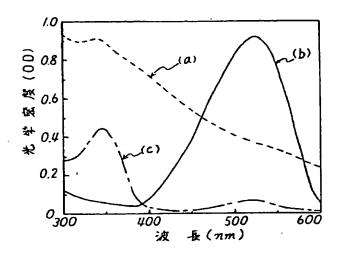
第5图











第 10 図